

第9回日中韓デザインフォーラム

デザイン経営と 意匠制度の未来

2018年5月24日(木)

10:10-17:00(受付開始・開場9:30)

会場

ホテルニューオータニ ザ・メイン おり鶴 麗の間

〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4-1

アクセス▶

東京メトロ銀座線・丸ノ内線 赤坂見附駅 D紀尾井町出口より徒歩3分

東京メトロ半蔵門線・南北線 永田町駅 7番出口より徒歩3分

東京メトロ有楽町線 麹町駅 2番出口より徒歩6分

JR中央線・総武線 東京メトロ丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅より徒歩8分

申込方法

下記ホームページの登録フォームからお申込みください。

<https://www.omc.co.jp/designforum/>



言語

日本語・中国語・韓国語

参加費

無料

定員

200名

問い合わせ先

第9回日中韓デザインフォーラム運営事務局

株式会社オーエムシー(担当:井上)

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-34-1新宿御苑前アネックスビル8F

TEL:03-5362-0114(平日10:00~18:00) Email: designforum@omc.co.jp

登壇者



マツダ
常務執行役員
デザイン・
ブランドスタイル担当
前田 育男



小西美術工藝社
代表取締役社長
デービッド・
アトキンソン



良品計画
代表取締役社長
松崎 暁



ハイアール
イノベーション
デザインセンター
総経理
呉 剣



LGエレクトロニクス
ホームエンターテインメント
デザイン研究所所長
兼 LG電子常務
チャ・ガンヒ



サントリーホールディングス
知的財産部長
竹本 一志



A.T.カーニー
日本法人会長
/パートナー
梅澤 高明



ラクスル
代表取締役社長CEO
松本 恭攝

主催



特許庁
JAPAN PATENT OFFICE



国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Korean Intellectual
Property Office

後援

(予定)一般社団法人日本経済団体連合会 (予定)日本商工会議所 (予定)東京商工会議所 (予定)日本弁理士会

近年、企業の競争力を強化するため、「デザイン」をイノベーション創出やブランド構築に資する経営資源として位置づけ、戦略的にデザインを活用する「デザイン経営」が注目されています。

今回の日中韓デザインフォーラムでは、各国においてデザインを経営資源の一つとして活用するグローバル企業の経営幹部、並びに各国政府意匠担当幹部による講演、パネルディスカッションを通して、企業における「デザイン経営」の実践やデザイン保護制度の活用を取り上げ、「デザイン経営と意匠制度の未来」について議論します。

プログラム

- 9:30ー 受付開始・開場
10:10ー10:20 開会挨拶 特許庁 長官 宗像 直子

基調講演

- 10:20ー10:40 基調講演1 マツダ 常務執行役員 デザイン・ブランドスタイル担当 前田 育男
10:40ー11:00 基調講演2 小西美術工藝社 代表取締役社長 デービッド・アトキンソン

セッション1 :経営におけるデザイン

- 11:00ー11:20 良品計画 代表取締役社長 松崎 暁
11:20ー11:40 ハイアール イノベーションデザインセンター 総経理 呉 剣
11:40ー12:00 LGエレクトロニクス ホームエンターテイメント デザイン研究所所長 兼 LG電子常務 チャ・ガンヒ
12:00ー13:45 休憩

セッション2 :ブランド形成に資するデザインを保護するための制度

テーマ1 :日中韓の意匠制度

- 13:45ー14:00 特許庁 審査第一部長 澤井 智毅
14:00ー14:15 中国国家知識産権局 外観設計審査部長 Lin Xiaoyue
14:15ー14:30 韓国特許庁 商標デザイン審査局長 Jae Woo LEE

テーマ2 :各企業による意匠制度の活用

- 14:30ー14:45 サントリーホールディングス 知的財産部長 竹本 一志
14:45ー15:00 ハイアール イノベーションデザインセンター 総経理 呉 剣
15:00ー15:15 LGエレクトロニクス ホームエンターテイメント デザイン研究所所長 兼 LG電子常務 チャ・ガンヒ
15:15ー15:30 休憩

セッション3 :これからのデザイン経営のあり方

- 15:30ー16:45 [モデレーター]
A.T.カーニー 日本法人会長/パートナー 梅澤 高明
[パネリスト]
ラクスル 代表取締役社長CEO 松本 恭攝
ハイアール イノベーションデザインセンター 総経理 呉 剣
LGエレクトロニクス ホームエンターテイメント デザイン研究所所長 兼 LG電子常務 チャ・ガンヒ
16:45ー16:55 質疑応答
16:55ー17:00 閉会挨拶 特許庁 審査第一部長 澤井 智毅